[19] 中华人民共和国国家知识产权局

[51] Int. Cl.
A47K 3/022 (2006.01)

[12] 实用新型专利说明书

专利号 ZL 200520114281.X

[45] 授权公告日 2006 年 8 月 30 日

[11] 授权公告号 CN 2810463Y

[22] 申请日 2005.7.22

[21] 申请号 200520114281.X

[73] 专利权人 朱丽俐

地址 100055 北京市宣武区马连道甲 10 号更香茶叶公司

[72] 设计人 朱丽俐

[74] 专利代理机构 中国商标专利事务所有限公司

代理人 宋义兴

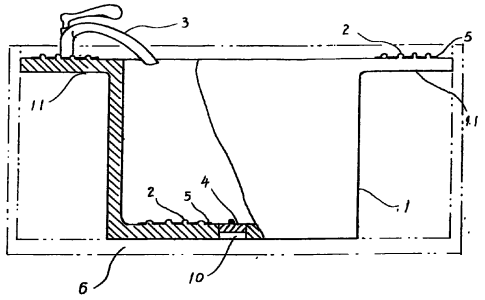
权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

[54] 实用新型名称

足浴盆

[57] 摘要

本实用新型是一种足浴盆，涉及日常生活用品。 其特征是盆底内表面均匀设有若干相互间隔的半球形凸起，盆体盆口边缘左右两侧设有加宽的盆边；盆体设有上水阀和排水孔，上水阀设于加宽的盆边，排水孔设于盆底，加宽的盆边表面均匀设有若干相互间隔的半球形凸起。 本实用新型具有结构简捷、使用方便的特点，盆地突出的球体不仅可自行对脚掌进行按摩，且可随顾客的要求自行调节浴水温度或排放浴水。 本浴盆有一定的实用意义。



1、 一种足浴盆，包括盆体，其特征是盆底内表面均匀设有若干相互间隔的半球形凸起。

2、 按权利要求 1 所述的足浴盆，其特征是盆口边缘左右两侧设有加宽的盆边。

3、 按权利要求 1 或 2 所述的足浴盆，其特征是盆体设有上水阀和排水孔，上水阀设于加宽的盆边，排水孔设于盆底。

4、 按权利要求 2 所述的足浴盆，其特征是加宽的盆边表面均匀设有若干相互间隔的半球形凸起。

5、 按权利要求 1 所述的足浴盆，其特征是半球形凸起设于突出盆底面的左右脚掌形的平台。

6、 按权利要求 4 所述的足浴盆，其特征是半球形凸起设于突出盆边表面的左右脚掌形的平台。

7、 按权利要求 3 所述的足浴盆，其特征是加宽的左右盆边分别设置冷热水阀。

足浴盆

技术领域

本实用新型是一种足浴盆，涉及日常生活用品。

背景技术

随着社会的发展和生活水平的提高，专门的洗脚业已进入人们的生活领域。其中的足浴盆则是必备的器具，常见的足浴盆按形状分有方口形的、浴缸形的，按材料分有木桶，瓷盆等等，按其浴足的功能及目的不同其结构各有特点，但这些足浴盆都没有上下水装置，使用时需要另外用工具将水倒入，用完后，还需再次倒出，操做不方便。

实用新型内容

本实用新型的目的是，公开一种对足底具有按摩效果和提供冷热水的足浴盆。该浴盆是按下述的方案实现的：一种足浴盆，包括盆体，其特征是盆底内表面均匀设有若干相互间隔的半球形凸起；盆体盆口边缘左右两侧设有加宽的盆边；盆体设有上水阀和排水孔，上水阀设于加宽的盆边，排水孔设于盆底；加宽的盆边表面均匀设有若干半球形凸起；半球形凸起设于突出盆底面的左右脚掌形的平台，半球形凸起设于突出盆边表面的左右脚掌形的平台；加宽的左右盆边分别设置冷热水阀。

本实用新型具有结构简捷、使用方便的特点，盆地突出的球体不仅可自行对脚掌进行按摩，且可随顾客的要求自行调节浴水温度或排放浴水。本浴盆有一定的实用意义。

附图说明

图 1 是一种方形足浴盆的结构及局部剖视示意图；

图 2 是图 1 的俯视图。

具体实施方式

结合附图就一种方形浴盆为实施例作进一步具体说明。方形足浴盆的盆体 1 的

盆底面设置有左右脚掌形的突出平台 5，该平台面上均匀制有若干相互间隔的半球形凸起 2（图中略去右脚的凸起），当足底与凸起相互摩擦或施力时，该凸起对脚掌相关的穴位起到一定的按摩效果。盆体 1 的喷口边缘左右两侧制成加宽的盆边 11，左右盆边 11 的表面分别制有突出的脚掌形平台 5，平台表面制有若干相互间隔的半球形凸起 2（图中略去左脚的凸起），这一对足形凸起的作用同上所述——主要是对脚掌相关的穴位起到一定的按摩效果。为方便添加浴水，在两侧加宽的盆边 11 各设置有冷热水阀 3（略去右侧水阀），盆体 1 的底部中央还制有排水孔 10（4 为堵塞）。为维持浴盆的稳定性或装饰其外观之美，该浴盆可置于一箱体 6（图中双点划线所示）内。

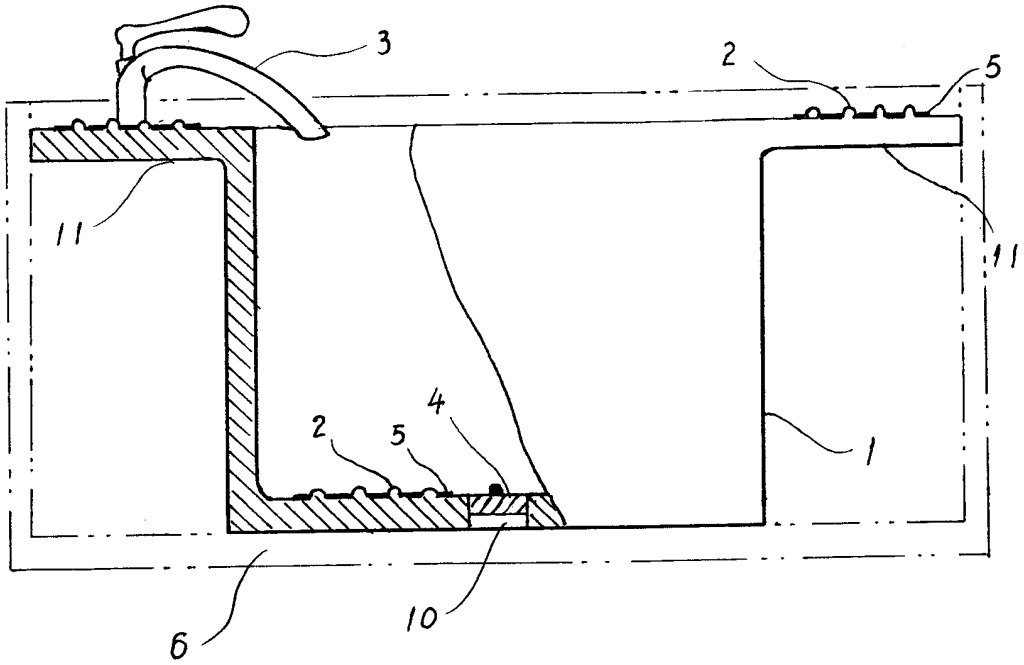


图 1

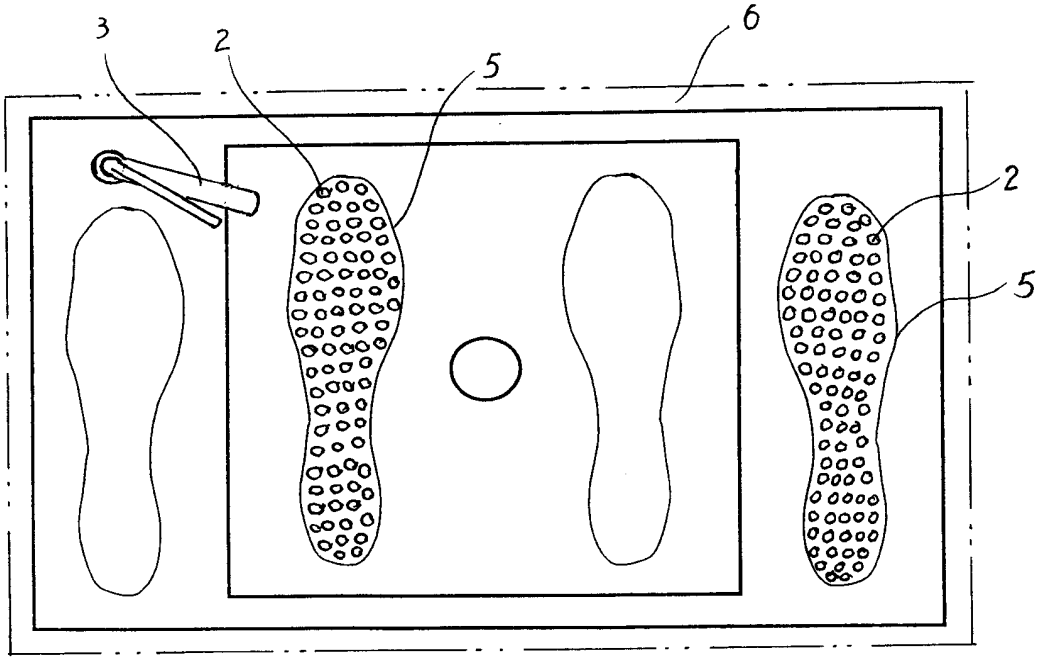


图 2